

# 5. 外部磁場による溶接アークプラズマの制御

平田好則,野村和史,荻野陽輔 大阪大学大学院工学研究科

(原稿受付:2011年4月26日)

外部磁場を熱プラズマに対して加えることにより、電磁力を介して熱プラズマの形態を制御することが可能 となる.例えば、本章で取りあげるカスプ型磁場による磁気制御では、アークプラズマの断面形状を楕円化する ことができる.本章では永久磁石を用いることでカスプ型磁場を実現し、アークプラズマの温度分布などの特性 や溶接に及ぼす影響について実験的、解析的に検証した.

#### Keywords:

arc plasma, magnetic control, permanent magnet, TIG arc welding, 3D-analysis model

# 5.1 はじめに

溶接アークは外部磁場の影響を受けるため、磁気吹きに よるアークの偏向などが生じ、生産現場における溶接施工 において問題となることがよくある.しかし、こういった 特性に注目し、逆に外部磁場を積極的に活用することに よって溶接性能の向上をめざす研究が古くより行われてい る[1,2].図1に様々な磁気制御の概略図を示す.たとえ ば、安藤ら、浮田らは、溶接線後方に引っ張られるアーク を磁場によって前方へ引き戻す、といった制御を行い、高 速溶接時に生じる溶接欠陥の改善に成功している[3,4]. 小林らによると、溶接線方向に磁場を交互に付加すること でアークを左右に揺らし、凸ビード化を低減したとの報告 がある[5].棚原らは、溶接線方向に直角な双方向磁場を 作用させることで溶融池を振動させ制御を行っている [6].丸尾らは、カスプ型磁場によってアークの断面形状





HIRATA Yoshinori, NOMURA Kazufumi and OGINO Yousuke

を楕円にし,溶接線方向に沿ってアークを緊縮することで 深溶け込み効果を得ている[7].ここに挙げたすべての報 告は電磁石を用いたものであり,励磁電源を必要とする比 較的大きな装置となる.

一方,永久磁石では、もとより励磁電源は不要であり、 さらに近年は小型化・強力化が進んでおり、装置サイズも 極めて小さくすることができる。本章では、荒田・丸尾ら が考案したカスプ型磁場を小型磁石で実現し、その効果に ついて検証した.また、近年の計算機の発展に伴い、複雑 なアーク現象に対するシミュレーションが多くなされるよ うになってきている[7,8].これを受けて、磁気制御下での アークプラズマの状態を評価、予測するための解析モデル を構築した.このモデルは、アークの三次元的な変化の評 価となるので、軸対称二次元モデルではなく三次元解析モ デルを必要とする.さらに、永久磁石によるカスプ型磁場 を TIG 溶接に適用した実験を行い、ビードオンプレート溶 接へ応用した際の磁気制御の影響を調査し、永久磁石を用 いたアーク形状制御の可能性を検証した.

# 5.2 カスプ型磁場によるアーク楕円形状化の原理

カスプ型磁場を用いることによって,理論上,アークの 断面形状は円から楕円となる.図2はこの原理を示したも のである.まず(a)はアークのみによる電磁場を表してい る.電流の向きが紙面に垂直手前方向のとき,アンペール の法則により反時計回りに磁場が発生し,フレミングの左 手の法則からアーク柱中心に向かって電磁ピンチ力が均等 に生ずる.一方,同図(b)は4つの磁極を図のように配置 したときの磁場の向きを示している.これら2つの図を組 み合わせると同図(c)が描ける.アークが作る磁場と磁極 の作る磁場の方向は,上下では等しいため強め合い,左右 では逆方向であるため弱められる.すなわち電磁ピンチ力 に偏りが生じ,ここでのアークは上下方向に緊縮し,左右

corresponding author's e-mail: hirata@mapse.eng.osaka-u.ac.jp



図2 カスプ型磁場によるアーク楕円形状化の原理.

方向に引き伸ばされる.このようにして,アークの断面形 状を円から楕円に変形させることができる.

# 5.3 静止 TIG アークの磁気制御実験結果

上述した効果を検証するため、カスプ型磁場を TIG 溶接 へ適用した実験結果について述べる.装置としては図3に 示すように、4つの磁石がカスプ型磁場配置となるような リング状の水冷冶具を作製し、これを TIG 溶接のトーチノ ズルに取りつけることになる.磁石は、5×5×5 mm<sup>3</sup>の大 きさで残留磁束密度 1.39 T (表面磁束約 300 mT) の Nd-Fe-B系小型磁石を用いた. その他の条件は図中に示すとお りである.図4に静止 TIG アークに磁気制御を適用した結 果を示す.磁気制御のない場合は、アークの外観は通常の 釣鐘型となり,陽極母板上の溶融跡(クレーター)はほぼ 真円となっている。<br />
ここにカスプ型の磁気制御を適用する と、アークプラズマが変形し、緊縮して見える方向と、そ れに直角な方向から観察するとアークプラズマが拡大して いることがわかる.そして、クレーター形状は明らかに楕 円形になっている.このように永久磁石を用いた磁気制御 によっても TIG アーク形状を制御することができた.

#### 5.4 三次元解析モデルの概要と解析結果

ここでは、磁気制御下でのアークプラズマの状態を評価、予測するための解析モデルについて、その概要と解析 結果について述べる.カスプ型磁場によるアークの楕円形 状化は三次元的な現象であることから,その解析には (x,y,z)系の三次元モデルが必要となる.アークの解析に は、プラズマが局所熱平衡状態にあり電磁粘性流体である と仮定することによって成り立つ,熱輸送現象および流動 現象の支配方程式群を適用した.

$$\nabla \cdot (\rho \vec{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial \left(\rho \vec{v}\right)}{\partial t} + \nabla \cdot \left[\rho \vec{v} \vec{v}\right] = -\nabla P + \nabla \cdot \tau + \rho \vec{g} + \vec{F}$$
(2)

$$\frac{\partial(\rho H)}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{v} H = -\nabla \cdot (-\kappa \nabla T) + W - Ra$$
(3)

順に質量保存則,運動量保存則,エネルギー保存則を表し ており, $\rho$ :密度[kg/m<sup>3</sup>], $\vec{v}$ :流速ベクトル[m/s],P:圧 力[Pa], $\tau$ :粘性応力テンソル[Pa], $\vec{g}$ :重力加速度ベクト ル[m<sup>2</sup>/s],H:エンタルピー[J/kg], $\kappa$ :熱伝導率[W/ mK],T:温度[K],Ra:放射損失[W/m<sup>3</sup>]である.これら の式を解くことでアークプラズマの温度場,速度場,圧力 場などが求められる.また, $\vec{F}$ は外力項[N/m<sup>3</sup>],W は内部 発熱項[W/m<sup>3</sup>]であり,これらはアークプラズマの電磁場 から求められる電磁力とジュール熱であるとした.

$$\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B} \tag{4}$$

$$W = \frac{\vec{j}^2}{\sigma} \tag{5}$$



図3 実験装置の概要と実験条件.



(a) 磁気制御なし



(b) 磁気制御あり

図4 アーク形状と母板上の溶融跡(クレーター)形状への磁気制御の影響.

)

ここで、 $\vec{j}$ :電流密度ベクトル $[A/m^2]$ 、 $\sigma$ :電気伝導率 [S/m]、 $\vec{B}$ :磁束密度ベクトル[T]である.磁束密度ベクトルはアークの磁束 $\vec{B}_{Arc}$ と後述する磁石による磁束  $\vec{B}_{Magnet}$ の和、 $\vec{B} = \vec{B}_{Arc} + \vec{B}_{Magnet}$ で与える.アークの電磁場 に対しては以下の式を適用する.

$$\nabla \cdot \vec{j} = 0 \tag{6}$$

$$\vec{j} = -\sigma \nabla V \tag{7}$$

$$\vec{B}_{Arc} = \nabla \times \vec{A}_{Arc}, \quad \nabla^2 \vec{A}_{Arc} = -\mu_0 \vec{j}$$
 (8)

ここで、V:電位[V], $\vec{A}$ :ベクトルポテンシャル[N/A],  $\mu_0$ :真空の透磁率[H/m]である.まず式(6),(7)から 導かれるVについてのポアソン方程式を解くことにより アーク中の電位分布を求め、電流密度 $\vec{j}$ はその勾配で与え る.またアークによる磁束密度 $\vec{B}_{Arc}$ は(8)により求める. カスプ型磁場による磁場を求めるには、次の式を用いた.

$$\vec{B}_{\text{Magnet}} = \nabla \times \vec{A}_{\text{Magnet}}, \quad \nabla^2 \vec{A}_{\text{Magnet}} = -\nabla \times \vec{M}$$
 (9)

ここで、 $\vec{B}_{Magnet}$ :永久磁石による磁束密度[T], $\vec{A}_{Magnet}$ : ベクトルポテンシャル[N/A], $\vec{M}$ :磁化ベクトル[T]をそ れぞれ表している。磁化ベクトルは磁石の内部においてS 極からN極の向きに残留磁束密度の大きさで与えられ る。この支配方程式においてまず、各方向におけるベクト ルポテンシャルを収束計算によって求め、その後永久磁石 の磁束密度を求める。この磁場は計算中、常に一定である としている。

図5に解析モデルの模式図を示す.本研究ではスタッ ガード格子を用いた不等間隔の差分モデルを適用した.ま ず,適当な温度分布を与え,対応するアークプラズマの温 度依存物性値を計算する[9].その値を用いて,電位分布を 求め,電磁力,ジュール熱を計算する.この際,カスプ型 磁場がある場合は,磁石による磁場を足し合わせたときの



図5 解析モデルの模式図と解析条件.

電磁力を用いる.これらを駆動力として式(1)~(3)を解 き、アークプラズマの温度分布が更新される.以上の流れ を変化が十分なくなるまで繰り返すことによってアークプ ラズマの速度場,温度場,電磁場などが三次元的に求めら れる.解析条件は図中に示すとおり先の実験条件と同じで ある.図6に解析結果として得られるアークプラズマの温 度分布を示す.磁気制御なしの場合は,軸対称現象である ので電極をとおるxz面,yz面両面において等しくその形状 は通常の釣鐘型のアークであり,母材直上においては円形 となっている.磁気制御のある場合は,xz面で広がりyz 面で緊縮しており,母材直上で楕円形状の温度分布となっ ている.このような結果は先の実験結果と良く一致するも のであり,解析的にもカスプ型磁場によってアークが楕円 化することを定性的に確認できた.

### 5.5 母材-磁石間距離の影響

磁石群の高さを変えると、外部磁場分布のアークプラズ マとの位置関係が変わり、磁気制御としての影響も変わる と考えられる.ここでは、先に示した母材から磁石までの 高さHmを7mmから5mmとして母材に近づけたときの結



図6 アークプラズマの温度分布解析結果(左から順に領域中心の電極を通る xz 面, yz 面, 母材直上 xy 面).

果について述べる.

まず,解析モデルにより母材直上での温度分布がどのようになるかを予測した.解析条件は磁石配置以外先と同じである.結果を図7(a)に示すが,これと図6(b)を比較すると,磁石を母材に近付けた場合の方が楕円化効果は強くなっていることがわかる.

同様の条件で静止 TIG アークに対し実験を行い, 母材上 に形成されるクレーター形状を観察した. その結果を図7 (b)に示す. こちらでも同様に, 磁石 - 母材間距離が近い方 がクレーター形状の楕円度合いが大きくなった. 解析では アークプラズマの温度分布, 実験ではクレーター形状, と それぞれ異なる結果の比較ではあるが, 解析結果による予 測に準じた実験結果が定性的に得られているといえる.

なお解析結果より、こうした楕円化アークの熱源特性と して母材直上での最高温度および最高圧力が低下すること が示されている.磁気制御のない通常のTIGアークでは 13,040 K,236 Pa であるのに対し、磁石母材間距離7mm および5mmの楕円化アークでは12,410 K,138 Pa および 11,970 K,105 Pa となっている.楕円化効果が高いほど温 度、圧力ともに低下することが解析的に示されている.

# 5.6 ビードオンプレート溶接への適用

次に、カスプ型磁石デバイスによるアークの楕円形状化 を比較的高速なビードオンプレート溶接に応用し、その ビード外観への影響を調べた[9]. 150 A, アーク長 2 mm の TIG アークに対してカスプ型磁場を作用させ, 楕円化 アークの長軸方向と溶接線方向を一致させた状態でビード オンプレート溶接を行った.この結果を図8にまとめる. まず、磁気制御を行わない場合は、通常ビードが得られる 溶接速度 100 cm/min を超えると徐々にハンピングビード と呼ばれるビード欠陥が現れ、140 cm/min 以降では完全 にハンピングビードとなった(同図(a)). 溶接条件を一定 にしても溶接スタート時の状態や溶接長さによって、実験 結果がばらつくので、図の縦軸はハンピングビードとなる 確率を示している.一方,磁気制御を用いた場合は通常 ビードとなる範囲が大幅に広がり、ハンピングが現れるの は180 cm/min を超えてからであった(同図(b)).よって, 磁石のない場合の通常ビードとなる溶接速度限界が100 cm/min であったのに対し,磁気制御によって180 cm/min に広がったといえる. 一般にハンピングビードを抑えるに はアーク圧力を低減する必要がある.よってここで得られ た結果は、先に述べた楕円化アークにおけるアーク圧力の 低下によるものであるといえる. なお, このような楕円化 アークの圧力低下は実測によっても確認している[10].

# 5.7 まとめ

本研究では、小型の永久磁石によるアーク形状制御の可 能性に着目し、カスプ型磁場を4つの磁石で実現し、これ による TIG アークの楕円形状化を試みた.その結果、アー ク形状、クレーター形状ともアークの楕円形状化が実験的 に確認できた.また、磁気制御下でのアークプラズマの状 態を評価、予測するための三次元解析モデルを構築し、解



図7 アークプラズマ解析結果とクレーター形状(磁石母材間距 離7mm).



図8 高速溶接時におけるハンピングビード抑制効果.

析的にもアークの楕円化を確認し、このモデルを用いて磁石の配置の影響を予測し、実証した.また、楕円化アークをビードオンプレート溶接へ応用したところ、カスプ型磁場による楕円化効果によってビード欠陥の生じない通常ビード領域が拡大された.これは解析結果で示唆されたアーク圧力の低下によるものと考えられる.

今後は、アークプラズマだけでなく溶融池への磁気制御 の影響や、適用範囲の明確化など、解析モデルによる予測 と実験による検証を通し、より有用な溶接技術として確立 することをめざしたい.

#### 参考文献

- [1] G.B. Serdyuk, Automat. Weld. 13, 31 (1960).
- [2] I.A. Bachelis, Svar. Proiz. 1. 17 (1965).
- [3] 安藤弘平, 西川 淳, 山内信幸: 溶接学会誌 37, 249 (1968).
- [4] 浮田静雄, 增子和樹, 入江俊幸, 小久保邦雄: 溶接学会 論文集 20, 484 (2002).
- [5] 小林秀雄, 中原征治: 溶接学会論文集 7,341 (1989).
- [6] 棚原 靖,羽地龍志,松本幸礼,真鍋幸男,玉城光 輝,松田昇一:溶接学会全国大会講演概要 85,142 (2009).
- Y. Arata and H. Maruo: "Magnetic Control of Plasma Arc and Its Application for Welding", IIW Doc., IV-53-71. (1971).
- [8] B. Murphy, Plasma Chem. Plasma P. 15, 279 (1995).
- [9]野村和史, 获野陽輔, 平田好則:溶接学会論文集 27, 170 (2009).
- [10] K. Nomura, Y. Ogino, K. Murakami and Y. Hirata, Mathematical Modelling of Weld Phenomena 9, 83 (2011).